

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第2部門第4区分
【発行日】平成16年11月25日(2004.11.25)

【公表番号】特表2000-506083(P2000-506083A)

【公表日】平成12年5月23日(2000.5.23)

【出願番号】特願平9-531763

【国際特許分類第7版】

B 3 2 B 27/36

C 0 8 J 5/18

// G 1 1 B 5/73

【F I】

B 3 2 B 27/36

C 0 8 J 5/18 C F D

G 1 1 B 5/704

【手続補正書】

【提出日】平成16年2月9日(2004.2.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年2月9日

特許庁長官 今 井 康 夫 殿

1. 事件の表示

平成9年特許願第531763号

2. 補正をする者

名称 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング
カンパニー

3. 代 理 人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル
青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士 (7751) 石 田 敬



4. 補正対象書類名

請求の範囲

5. 補正対象項目名

請求の範囲

6. 補正の内容

請求の範囲を別紙の通り補正します。

7. 添付書類の目録

請求の範囲

1 通



請求の範囲

1. 滑りやすい面を有する多数層フィルムであつて：

第1のポリマーを含有する実質的に変形可能な表面の層と；

第3の層と；

前記表面の層と前記第3の層との間に配置される第2の層とを有し；

前記表面の層と前記第2の層とが滑り剤を含有せず、前記第2の層が、前記表面の層の表面滑らかさを破壊するほど十分な大きさと量の結晶構造物を含有する第2のポリマーを含有する多数層フィルム。

2. 前記表面の層と前記第2の層とが隣接し、前記第2の層がポリエチレンテフタレート含有し、前記表面の層がポリエチレンナフタレート含有する請求項1記載のフィルム。

3. 前記フィルムが、約3.2未満の静的摩擦係数を有する請求項2記載のフィルム。